

***Judul:***

Karakteristik Sifat Ferroelektrik Lapisan Tipis Ba<sub>0,5</sub>Sr<sub>0,5</sub>TiO<sub>3</sub> Doping In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (BIST)

***Pengarang/Penulis:***

Andrie Darmawan, author

***Subjek:***

Ferroelectric thin films

***Nomor Panggil:***

T20992

***Penerbitan:***

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)